Newtonův a Riemannův integrál

Aplikace integrálu

Spočtěte obsahy části rovin, omezené následujícími křivkami

1.
$$y = x^2$$
, $x + y = 2$

2.
$$y = 2^x$$
, $y = 2$, $x = 0$

3.
$$y = |\ln x|, y = 0, x = 0, x = 10$$

4.
$$xy = 4$$
, $x + y = 5$

5.
$$y = \ln x$$
, $y = \ln^2 x$.

- 6. Nalezněte obsah elipsy s poloosami a, b.
- 7. Nalezněte obsah oblasti ohraničené kardioidou $r=a(1+\cos\varphi),\,a>0,$ $0\leq\varphi\leq2\pi.$
- 8. Nalezněte obsah oblasti ohraničené lemniskátou $r=4\sin^2\varphi,\,0\leq\varphi\leq2\pi.$
- 9. Nalezněte obsah oblasti ohraničené $x^4 + y^4 = x^2 + y^2$.
- 10. Odvoďte vztahy pro objem koule, kuželu, jehlanu.
- 11. Spočtěte objem tělesa vzniklého rotací oblouku kardioidy $r=a(1+\cos\varphi),\,\varphi\in(0,\pi)$ kolem osy x.
- 12. Spočtěte objem části tělesa $x^2 + 4y^2 \le a^2$ ležícího mezi rovinami z = 0 a y = z.
- 13. Odvoďte vztah pro délku kružnice.
- 14. Spočtěte délku křivky $y = \arcsin x + \sqrt{1 x^2}, x \in (-1, 1).$
- 15. Spočtěte délku evolventy kruhu $x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t t \cos t), t \in [0, 2\pi].$

- 16. Odvoďte vzorec pro povrch koule.
- 17. Nalezněte povrch rotačního tělesa vzniklého rotací křivky $y=x^3, |x| \le 1$ kolem osy x.
- 18. Nalezněte polohu těžiště homogenního čtvrtkruhu o poloměru r.
- 19. Nalezněte polohu těžiště poloviny homogenní asteroidy $x=a\cos^3 t,$ $y=a\sin^3 t,$ $t\in[0,\pi].$
- 20. Naleznětě polohu těžiště homogenní polokoule $x^2 + y^2 + z^2 \le a^2$, x > 0.
- 21. Určete moment setrvačnosti oblouku asteroidy (viz výše, $t \in [0, \pi/2]$) vzhledem k souřadnicovým osám.
- 22. Přímočarý pohyb tělesa je daný funkcí $s=ct^3$, kde s(t) je délka dráhy za čas t. Odpor prostředí je úměrný čtverci rychlosti. Vypočítejte práci, kterou vykonají třecí síly, pokud těleso projde dráhu od s=0 do s=a.
- 23. Při průchodu radioaktivního záření vrstvou látky o tloušťce h poklesla jeho intenzita na polovinu původní hodnoty. Jaká bude intenzita tohoto záření po průchodu vrstvou o tloušťce H? (Úlohu řešte za předpokladu, že intenzita záření absorbovaného tenkou vrstvou látky je přímo úměrná tloušťce vrstvy a intenzitě dopadajícího záření).